تاثیر افزودنی نانو گرافیت بر رفتار چگالش کامپوزیت های دیبورید زیر کونیم-کاربید سیلیسیم ساخته شده به روش تفجوشی پلاسمای جرقه ای

> زهره احمدی ، مهران جابری زمهریر <sup>۱</sup>، مهدی شاهدی اصل<sup>۲</sup>، سروش پرویزی<sup>۳</sup>، \* ۱- دانشجوی دکتری، گروه مهندسی مواد، پژوهشگاه مواد و انرژی، کرج، ایران ۲- استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران ۳- استادیار، دانشکده مهندسی مواد و فناوری های نوین، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، تهران، ایران \*عهده دار مکاتبات: sru.ac.ir، تاریخ پذیرش: ۱۳۹۶/۱۱/۰۸

چکیده: کامپوزیتهای دما بالای دیبورید زیر کونیم-کاربید سیلیسیم (۲۵ درصد حجمی) تقویت شده با مقادیر متفاوت افزودنی نانو گرافیت (۰، ۲/۵، ۵، ۲/۵ و ۱۰ درصد وزنی) با روش تفجوشی پلاسمای جرقهای تولید و برای تعیین تاثیر نانو ورقههای گرافیتی روی رفتار چگالش کامپوزیت بررسی شدند. تفجوشی پلاسمای جرقهای در دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد به مدت زمان ۷ دقیقه و با اعمال فشار ۴۰ مگاپاسکال، به ساخت کامپوزیت چگال دیبورید زیر کونیم-کاربید سیلیسیم تقویت شده با ۵ درصد وزنی نانو گرافیت (با چگالی نسبی ۱۰۰۶ درصد) منجر شد. با این وجود، چگالی نسبی کامپوزیت بدون گرافیت، حدود ۱۰۰ درصد و کامپوزیت تقویت شده با ۱۰ درصد وزنی نانو گرافیت، ۹۸/۳ درصد به دست آمد. زدایش ناخالصیهای اکسیدی به واسطه واکنشهای احیایی آنها با گرافیت و تشکیل فازهای زیر میکرونی رخ داد. همچنین تشکیل فاز درجای کاربید زیر کونیم از دلایل افزایش چگالی این کامپوزیتها شناخته شد.

> **واژدهای کلیدی:** تفجوشی پلاسمای جرقه ای، کامپوزیتهای دما بالا، رفتار چگالش، نانو گرافیت.

> > ۱ - مقدمه

کاهش چقرمگی شکست می شود. همچنین ناخالصی های اکسیدی همچون 2rO<sub>2</sub> و B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> موجود روی سطح پودر، تسریع رشد دانه و بازدارندگی از چگال شدن را در پی دارد [۴–۵]. پژوهشگران نشان دادند که با افزودن کاربید سیلسیم (SiC) به عنوان فاز تقویت کننده نه تنها می توان از رشد دانه و افت چقرمگی شکست جلو گیری کرد، بلکه رفتار چگالش و مقاومت در برابر اکسایش دی بورید زیر کونیم نیز با تشکیل لایه بوروسیلیکاتی افزایش می یابد. از این رو، امروزه ساخت کامپوزیت های ZrB<sub>2</sub>-SiC مورد توجه قرار گرفته است [۶–۸]. در چند دهه گذشته، دی بورید زیر کونیم (ZrB2) به دلیل داشتن ویژگیهای منحصر به فردی مانند دمای ذوب بالا (۳۲۴۰ درجه سانتی گراد)، رسانش الکتریکی و گرمایی بالا، چگالی متوسط، پایداری شیمیایی و مقاومت سایشی مناسب، در صنایع هوافضا، المنتهای گرمایش کورهها، بوتههای ذوب، الکترودها و پوششها بکار برده شده و توجه پژوهشگران را به خود جلب کرده است [۱-۳]. چگال شدن ZrB2 به دلیل پیوندهای اشتراکی مستحکم بور با زیر کونیم و ضریب خودنفوذی پایین، نیازمند دما و فشار بالا است که چنین شرایطی باعث رشد افراطی دانهها و

در سالهای اخیر، روش های گوناگونی از جمله پرس گرم، پرس گرم واکنشی، تفجوشی پلاسمای جرقه ای و تفجوشی بدون فشار برای ساخت سرامیک های ZIB<sub>2</sub>-SiC بکار گرفته شده است [1]. در میان این روش ها، تفجوشی پلاسمای جرقه ای، چگالش این کامپوزیت ها را در دما و زمان پایین تری نسبت به روش های سنتی ممکن می سازد [۹–۱۱]. تفجوشی پلاسمای جرقه ای یک جریان پالسی DC را برای بهبود سینتیک تفجوشی بکار می گیرد. چگالی بالاتر، ریز ساختار اصلاح شده، مرز دانه بدون ناخالصی، زدایش ناخالصی های سطحی و بهبود کارایی برای چندین ماده سرامیکی که با تفجوشی پلاسمای جرقه ای تولید شده اند، گزارش شده است [14–۱۴].

با استفاده از افزودنیهای گوناگون همچون مواد کربنی، نیتریدی و فلـزى در نقـش كمـكزينتر مى تـوان ريز سـاختار و فر آينـد چگالش را بهبود داد [۱۵]. کربن در مورفولوژی های گوناگون یکی از کمک زینتر هیایی است کیه بیا افزودن آن بیه کامیوزیت های یایه ZrB2 تفجوشی یذیری و چگال شدن آن بهبود می یابد [۱۶]. گرافیت یکی از انواع مورفولوژی های کربن است که به واسطه ویژگیهایی چون استحکام بالا، نقطه ذوب بالا (۳۶۵۲ درجه سانتي گراد)، ساختار لايهاي و در نتيجه آن ويژگي روانکاري، مقاومت به شوک حرارتي عالي و چقرمگي شکست بالا، ماده جذابی برای کاربردهای دما بالا شده است [۱۸-۱۷]. مطالعات اندکی در مورد تفجوشی کامپوزیت های ZrB2-SiC با افزودنی گرافیت انجام شده است. با افزودن ۲۵ درصد حجمی گرافیت، ZrB2 چگال (با چگالی نسبی ۱۰۰ درصد) توسط فرآیند پرس گرم در ۱۹۵۰ درجه سانتی گراد و زمان ۶۰ دقیقه با فشار ۳۰ مگاپاسکال تولید شد که با تشکیل کاربید زیرکونیم (ZrC) در ریز ساختار همراه بود. در یژوهش مذكور، چقرمكي شكست به طور قابل توجهي افزايش يافت، اما از استحکام شکست و سختی اندکی کاسته شد [۱۹]. افزودن گرافیت تا مقدار ۱۰ تا ۱۵ درصد حجمی به کامیوزیت ZrB<sub>2</sub>-20 Vol% SiC و پرس گرم در دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه و با فشار ۳۰ مگاپاسکال به اصلاح دانـه، چگال

شدن و بهبود ویژگی های مکانیکی این کامپوزیت منجر شد [۲۰-۲۳]. همچنین، ساخت یک کامپوزیت چگال مشابه با افزودن ۱۰ درصد حجمی نانو گرافیت با پرس گرم در دمای ۱۸۵۰ درجه سانتی گراد به مدت ۶۰ دقیقه و با اعمال فشار ۲۰ مگاپاسکال گزارش شده است که به سبب زدایش اکسیدهای سطحی و ایجاد ریزساختار دانه ریز، چگالی نسبی ۹۹/۶ درصد به دست آمد [۲۴]. به طور کلی افزایش سطح و فاصله کمتر نفوذ در پودرهای نانو اندازه، نیروی محرکه فرآیند تفجوشی را افزایش میدهد [۲۵].

به نظر میرسد که بررسی های اندکی درباره اثر افزودنی گرافیت (به ویژه در اندازه نانو) بر ریز ساختار و چگالش کامپوزیت های پایه دیبورید زیر کونیم انجام گرفته باشد. بیشتر پژوهش های انجام گرفته نیز بر روش پرس گرم متمرکز بوده است و فرآیند نوین تفجوشی پلاسمای جرقهای نیاز به بررسی های عمیق تری دارد. لذا هدف از این پژوهش، بررسی تاثیر افزودن مقادیر مختلف نانو گرافیت بر رفتار چگالش کامپوزیت های ZrB<sub>2</sub>-SiC ساخته شده به روش تفجوشی پلاسمای جرقهای است.

### ۲- مواد و روش انجام تحقیق ۲-۱- مواد و روشها

مواد اولیه به کار رفته در این کار مطالعاتی عبارت است از پودر SiC ،ZrB2 و نانو گرافیت که در جدول ۱، مشخصات آنها بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط شرکت سازنده آورده شده است. در شکل ۱ نیز تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف پراش پرتو ایکس (بر اساس شماره کارتهای استاندارد دیبورید زیر کونیم: ۴۲۳-۰۰-۰۳۴۰، کاربید سیلیسیم: ۲۵۴-۱۰-۰۷۵، گرافیت هگزاگونال: ۰۱۵-۰۸-۰۰۰ و گرافیت رومبوهدرال: ۲۰۷۸-۱-۰۰-۱۰ از این مواد به نمایش درآمده است.

جدول (۱): ویژگیهای مواد اولیه			
شركت ارائه دهنده	خلوص (٪)	متوسط اندازه مواد	نوع ماده
Xuzhou Hongwu Co. China	<b>٩</b> ٩/٩	<۲ µm	$ZrB_2$
Xuzhou Hongwu Co. China	<b>९९</b> /•	<۵۰۰ nm	SiC
Xuzhou Hongwu Co. China	٩٩/۵	<\ nm	نانو گرافیت



شکل (۱): طيف پراش پرتو ايکس و تصوير ميکروسکوپ الکتروني روبشي مواد اوليه: (الف): ديبوريد زير کونيم، (ب): کاربيد سيليسيم و (پ): گرافيت

در آغاز پودرها بر اساس درصد حجمی و وزنی ترکیب مربوطه که در جدول ۲ آورده شده است، توزین و سپس پودرهای مواد اولیه جداگانه در اتانول به مدت ۱ ساعت به روش فراصوتی پراکنده شدند. پراکندهسازی دوباره این مواد با همدیگر نیز به مدت ۳۰ دقیقه انجام گرفت. مخلوط همگن به دست آمده، نخست در یک خشک کن برای تبخیر اتانول و سپس در یک خشک کن ساده برای خشک شدن کامل قرار داده شد. مخلوط پودر خشک به دست آمده، خرد و از الک (مش ۱۰۰) عبور داده شد. سرانجام مخلوط پودر حاصل درون قالب گرافیتی

پوشیده شده با فویل گرافیتی، ریخته شد و فرآیند تفجوشی پلاسمای جرقهای (SPS-20T-10, China) به انجام رسید. چرخه گرمایش همه نمونه ها از دمای اتاق تا ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد تعیین شد که فشار اولیه ۱۰ مگاپاسکال (حین فرآیند تفجوشی) و فشار نهایی ۴۰ مگاپاسکال (حین مرحله تفجوشی نهایی) به مدت ۷ دقیقه اعمال شد. در پایان فرآیند گرمایش، کوره خاموش شد و پس از رسیدن به دمای اتاق، نمونه های تفجوشی پلاسمای جرقهای شده از قالب خارج شدند.

درصد حجمی/ درصد وزنی	نامگذاری
ZrB <sub>2</sub> -25 vol% SiC	ZSG0
ZrB <sub>2</sub> -25 vol% SiC- 2.5 wt% Graphite	ZSG2.5
ZrB <sub>2</sub> -25 vol% SiC- 5 wt% Graphite	ZSG5
ZrB <sub>2</sub> -25 vol% SiC- 7.5 wt% Graphite	ZSG7.5
ZrB <sub>2</sub> -25 vol% SiC- 10 wt% Graphite	ZSG10

بود.

جدول(۲): نامگذاری و ترکیب نمونه ها

### ۲-۲- مشخصه یابی

بعد از فرآیند تفجوشی پلاسمای جرقهای، برای پاکسازی فویل گرافیت از سطوح نمونهها از سنگ الماسه استفاده شد و پرداخت نمونهها نیز با سنباده (آب ساب) به انجام رسید. چگالی بالک نمونههای تفجوشی پلاسمای جرقهای شده به روش ارشمیدس اندازه گیری و چگالی نظری بر پایه قانون مخلوطها محاسبه شد. چگالی فازهای خالص ZrB2 و گرافیت به محاسبه شد. چگالی فازهای خالص SiC ، ZrB2 و گرافیت به ترتیب ۲/۹، ۲/۳ و ۲/۲۶ گرم بر سانتی متر مکعب فرض شد. چگالی نسبی نمونههای تفجوشی پلاسمای جرقهای شده از نسبت چگالی بالک به چگالی نظری به دست آمد. ریزساختار نمونههای تفجوشی پلاسمای جرقهای شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی مدل Tescan Mira3 ساخت جمهوری چک از سطح شکست و پرداخت شده نمونهها بررسی شد. از دستگاه Mar Mar Milips PW1730 و از تحلیل گر مدل DXP-X10P استفاده

۳- نتایج و بحث

تصاویر الگوی پراش پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از پودرهای مواد اولیه به منظور شناسایی فازی و تایید اندازه دانه انجام گرفت (شکل ۱). نتایج به دست آمده از این آزمایش ها تا حدودی گویای درستی خلوص و اندازه پودرهای خریداری شده بود و با مشخصات فنی ارایه شده توسط شرکت تولید کننده پودرها تطابق نسبی داشت. اندازه برخی از ذرات پودر کاربید سیلیسیم در حدود ۱ میکرومتر هستند که بزرگتر از اندازه ادعا شده توسط تامین کننده پودر

۳-۱- **بورسیهای ریزساختاری** نمودار چگالی نسبی نمونهها بر حسب میزان افزودنی نانو گرافیتهای ورقهای در شکل ۲ آورده شده است.



همان طور که مشاهده می شود با افزایش میزان گرافیت، چگالی نسبی نمونه ها نیز تغییر می کند. با افزایش مقدار گرافیت از ۲۰ تا ۵ درصد وزنی، چگالی نسبی به ۱۰۰۶ درصد می رسد ولی با افزایش بیشتر گرافیت تا ۲۵/۷ و ۱۰ درصد وزنی، چگالی نسبی به ترتیب به ۷۹/۹ و ۹۸/۳ درصد که هش می یابد. وانگ و همکارانش [۲۱] نیز در پژوهش های خود روی کامپوزیت های ممکارانش یا ۲۲] نیز در پژوهش های خود روی کامپوزیت های دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد با فشار ۳۰ مگاپاسکال به مدت ۶ دقیقه پرس گرم شده بود، به چگالی های مشابهی دست یافتند. در دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد، زمان ۶۰ دقیقه و فشار ۳۰ مگاپاسکال تولید کردند. شکلهای ۳ و ۴ تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پرداخت شده و مقطع شکست کامپوزیت ZS را نشان میدهد. طبق گزارش های آنها، به محض افزایش میزان گرافیت از ۱۰ درصد حجمی به ۱۵ درصد حجمی، چگالی نسبی نمونه ها از ۹۹/۷ درصد تا ۱۰۰/۲ افزایش یافت. همچنین، هو و همکارانش [۲۶] نیبز کامپوزیت چگال پایه ZrB2 دارای فازهای تقویت کننده SiC نانو اندازه و گرافیت میکرونی را به روش پرس گرم



شکل (۳): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پرداخت شده کامپوزیت ZS



شكل (۴): تصویر میكروسكوپ الكترونی روبشی از سطح مقطع شكست كامپوزیت ZS

ZrB<sub>2</sub> در ریزساختار، رشد چندانی نسبت به اندازه پودر اولیه نداشته است. حضور ذرات SiC به عنوان فاز ثانویه در نمونه کامپوزیت ZS که با ۲۵ درصد حجمی SiC تقویت شده است به چگالی نسبی ۱۰۰ درصد رسیده است. اندازه دانههای را به عنوان یکی از سازوکارهای افزاینده چگالش در مراحل میانی فرآیند تفجوشی موجب میشود. افزون بر اینها، تشکیل لایههای نانو اندازه بوروسیلیکاتی در سطح ذرات SiC زیرمیکرونی دیده شده است که به پشبرد فرآیند چگالش از راه سازوکار تفجوشی در فاز مذاب و فعال ساختن فرآیندهای نفوذی میانجامد [۴–۵، ۱۶، ۲۴]. عدد محاسبه شده برای چگالی نسبی این کامپوزیت (۱۰۰ درصد)، با مشاهدات ریزساختاری سازگار است زیرا هیچ گونه تخلخل و حفره مشهودی در تصاویر مربوطه دیده نمی شود.

در شکلهای ۵ و ۶، تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پرداخت شده و مقطع شکست کامپوزیت ZSG2.5 نشان داده شده است. مرزدانههای 2rB<sub>2</sub>، از رشد افراطی دانهها جلوگیری کرده است. از اینرو، فاز کاربید سیلیسیم، نقش بسیار مثبتی در دستیابی به کامپوزیتهای پایه دیبورید زیرکونیم با ساختار ریزدانه بازی میکند. رشد افراطی دانهها در دماهای تفجوشی بالا محتمل است که مانع از حذف کامل تخلخلها و دستیابی به چگالی نظری میشود. از این رو، اهمیت بازدارندگی SiC در درشت دانگی ریزساختار کامپوزیتهای پایه ZrB2 آشکار است. همچنین گزارش شده است که در صورت اعمال فشار بیرونی به هنگام فرآیند تفجوشی، فاز سخت تر SiC می تواند به خرد شدن فاز 2rB2 به اندازه کوچکتر در مراحل آغازین فرآیند تفجوشی کمک کند. همچنین خوشههایی از نابجاییها در نزدیکی دانههای SiC مشاهده شده است که تغییر شکل مومسان



شكل (۵): تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از سطح پرداخت شده كامپوزيت ZSG2.5



شكل (۴): تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از سطح مقطع شكست كامپوزيت ZSG2.5

نمونه تقویت شده با SiC و نانو ذرات گرافیت، دارای ریزساختار چگال است. افزوده شدن ۲/۵ درصد وزنی نانو گرافیت به مخلوط پودر در کنار کاربید سیلیسیم، پیشرفت فرآیند تفجوشی را سبب شده است، بیآنکه نمونه با رشد افراطی دانهها مواجه شود. در مقطع شکست کامپوزیت (شکل ۶)، بیرون زدن گرافیتها در مرزدانهها دیده میشود. به نظر میرسد نانو ذرات گرافیت به شکل یکنواخت و با جهت گیری ترجیحی در راستای عمود بر جهت اعمال فشار در ریزساختار کامپوزیت توزیع شدهاند. وانگ و همکارانش [۲۱] نیز جهت گیری ترجیحی فاز شدهاند. وانگ و همکارانش [۲۱] نیز جهت گیری ترجیحی فاز ورقههای گرافیتی در اندازه میکرومتر را گزارش کردند، به

گونهای که محور <sup>5</sup> ورقههای گرافیتی بر راستای اعمال فشار در فرآیند پرس گرم عمود بود. البته شاهدیاصل و همکارانش [۲۴] چنین جهت گیری ترجیحی را در کامپوزیت مشابه تقویت شده با ورقههای گرافیتی در اندازه نانومتر و تولید شده به روش پرس گرم مشاهده نکردند. به نظر میرسد هنگامی که اندازه افزودنی گرافیت بزرگ باشد (در ابعاد میکرونی)، جهت گیری آنها در ریزساختار نهایی کامپوزیت متاثر از راستای اعمال فشار بیرونی به هنگام فرآیند تفجوشی باشد. چنان چه این افزودنی اندازه کوچک و نانومقیاس داشته باشد، اثرپذیری چندانی از راستای اعمال فشار نخواهد داشت.



شکل (۷): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح پرداخت شده کامپوزیت ZSG5 و آنالیزهای EDS از نقاط مختلف: (الف): آنالیز EDS نقطه A متناظر با فاز ZrB<sub>2</sub>، (ب): آنالیز EDS نقطه B متناظر با فاز SiC، (پ): آنالیز EDS نقطه C متناظر با فاز C، (ت): آنالیز EDS نقطه D متناظر با فاز ZrB و (ث): آنالیز EDS نقطه I متناظر با فاز SiC

روبشی از مقطع شکست کامپوزیت ZSG7.5 دیده می شود. همان گونه که در این تصویر نشان داده شده است، ورقههای گرافیتی به دلیل زیاد شدن مقدار آنها آگلومره شدهاند و حتی در میانه این ورقهها، اندکی فاصله دیده می شود. چه بسا وجود این فضاهای خالی و مناطق کاملاً تفجوشی نشده موجب شده است تا چگالی نسبی این نمونه، اندکی نسبت به نمونههای پیشین کاهش یابد. استقرار لایههای گرافیتی به صورت ترجیحی و احتمالاً در راستای عمود بر جهت اعمال فشار هنگام تفجوشی در این ریز ساختار میکروسکوپی به روشنی مشهود است.

نمادهای «الف» تا «ث» نیز به ترتیب آنالیز EDS از نقاط A، B، C) D و E مشخص شده در شکل مذکور را نشان میدهند. دانههای روشن A متناظر با فاز 2rB2 و دانههای تیره B متناظر با فاز SiC هستند. نقطه C نیز نمایانگر فاز کربنی یا همان نانو گرافیت واکنش نکرده باقیمانده در ریزساختار است که به دلیل نرم بودن ذاتی به هنگام فرآیند پرداخت تا حدی دچار کندگی شده است. نقطه D نشان دهنده فاز ZrD است که از واکنش افزودنی گرافیت با اکسید سطحی ZrB2 به وجود آمده است. نقطه E نیز فاز SiC آسیب دیده به هنگام فرآیند پرداخت را نشان میدهد. در شکل ۸، تصویر میکروسکوپ الکترونی



شكل (٨): تصوير ميكروسكوپ الكتروني روبشي از سطح مقطع شكست كامپوزيت ZSG7.5

در شکل ، تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع شکست کامپوزیت ZSG10 به نمایش درآمده است. این نمونه در مقایسه با سایر نمونههای تفجوشی پلاسمای جرقهای شده در این پژوهش دارای بیشترین مقدار افزودنی نانو گرافیت است. از این رو، میزان آگلومره شدن بیشتری در این نمونه نسبت به نمونه-های دیگر دیده می شود. با نگاهی دقیق تر به این ریزساختار، تشکیل یک سری فازهای گل کلم شکل نیز در این نمونه قابل تشخیص است. آنالیز EDS از این ساختارها (مشخص شده با پیکان در شکل ۹) در شکل ۱۰ نشان داده شده است. این فازها

همان ZrC تشکیل شده در پی واکنش نانو گرافیت با ناخالصی-های اکسیدی سطحی ذرات مواد اولیه هستند که در بخش آتی به تشریح این واکنش ها پرداخته خواهد شد.



شکل (۹): تصویر میکروسکوپ الکترونی روبشی از سطح مقطع شکست کامپوزیت ZSG10



### ۲-۳- رفتار چگال شدن

میبخشد. ناخالصیهای اصلی روی ذرات 2rB2، زیرکونیا (ZrO2) و بوریا (B<sub>2</sub>O<sub>3</sub>) و ناخالصی اکسیدی ذرات SiC عمدتاً سیلیس (SiO<sub>2</sub>) است. در دماهای بالا، گرافیت به واسطه واکنش احیایی کربوترمال که برای سنتز 2rB2 تجاری بکار برده میشود با 2rO2 و B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> واکنش میدهد. در این پژوهش خلاء بالای کوره به هنگام فرآیند تفجوشی پلاسمای جرقهای، باعث خروج گاز CO حاصل از واکنش (۱) میشود که از نظر ترمودینامیکی

برخلاف محدودیتهای شناخته شده در رفتار چگال شدن کامپوزیتهای پایه ZrB<sub>2</sub> [۲۷]، دستیابی به قطعات با چگالی بالا (بالای ۹۷ درصد) با افزودن نانو ورقههای گرافیت ممکن است. گرافیت به طور چشمگیری چگال شدن کامپوزیتهای -ZrB<sub>2</sub> SiC را مانند سرامیکهای غیر اکسیدی دیگری نظیر TiB<sub>2</sub> [۲۸–۲۹]، از راه واکنش با ناخالصیهای اکسیدی بهبود

به پیشرفت واکنش تولید 2rB2 میانجامد. در اثر این واکنش 2rO<sub>2</sub> و B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> موجود روی سطح 2rB<sub>2</sub> به ذرات ZrB<sub>2</sub> بسیار ریز و گاز CO تبدیل میشود. با افزایش دما تا ۱۴۵۰ درجه سانتیگراد و خلاء بالا B<sub>2</sub>O<sub>3</sub> مایع تبخیر شده [۳۰] که طبق استوکیومتری واکنش (۱) باعث باقی ماندن ZrO<sub>2</sub> در سامانه میشود و ZrO<sub>2</sub> باقیمانده طبق واکنش (۲) با گرافیت وارد واکنش میشود و به تولید کاربید زیرکونیم (ZrC) میانجامد.

$$ZrO_2 + B_2O_3(l) + 5C = ZrB_2 + 5CO(g)$$
(1)

 $ZrO_2 + 3C = ZrC + 2CO (g)$ <sup>(Y)</sup>

افزایش چگالی از ۱۰۰ به ۱۰۰/۶ (به ترتیب برای کامپوزیتهای دارای ۰ و ۵ درصد گرافیت) به زدایش اکسیدهای سطحی در اثر واكنش اين اكسيدها با گرافيت نسبت داده مي شود [۲۹، ۳۱]. افزون بر این، ذرات بسیار ریز ZrB<sub>2</sub> و ZrC تشکیل شده به صورت درجا بر روی سطح ذرات مواد اولیه، تفجوشی پذیری بالایی دارند که نیروی محرکه بیشتری نیز برای فرآیند تفجوشی فراهم می آورد. با این حال، چگالی نسبی نمونههای کامپوزیتی ZrB2-SiC با افزایش مقدار نانو ورقه های گرافیت به بیش از ۵ درصد کاهش می یابد. همان طور که پیشتر نیز بیان شد، با توجه به ریزساختارهای نشان داده به نظر میرسد که با افزایش میزان نانوگرافیت، لایههای گرافیتی روی هم انباشته و آگلومره می شوند و در میان آنها فضاهای خالی به وجود می آید که به کاهش چگالی میانجامد. اکتیویته و سطح ویژه نانو ورقههای گرافیتی تمایل به آگلومره شدن را بیشتر میکند و بنابراین تخلخل ها در شبکه های آگلومره شده افزایش می یابد. با افزایش میزان گرافیتها، شمار عیوب شبکه همچون ریزترکها نیز افزایش می یابد که این نقص ها نیز دلیل دیگری برای کاهش چگالی است.

## ٤- نتیجه گیری در این پژوهش، رفتار چگالش کامپوزیتهای ZrB<sub>2</sub>-SiC ساخته

شده به روش تفجوشی پلاسمای جرقهای با افزودن نانوورقههای گرافیت بررسی شد. بدین منظور کامپوزیت ZrB<sub>2</sub>-SiC و کامپوزیتهای ZrB<sub>2</sub>-SiC حاوی نانو ذرههای گرافیتی به میزان کامپوزیتهای ۷/۵ درصد وزنی در دمای ۱۹۰۰ درجه سانتی گراد به مدت زمان ۷ دقیقه با فشار ۴۰ مگاپاسکال با تفجوشی پلاسمای جرقهای ساخته شد. یافتهها نشان داد که نانو گرافیت از راه واکنش و زدایش ناخالصیهای اکسیدی و تشکیل فازهای زیرمیکرونی به فرآیند چگال شدن کامپوزیتها کمک می کند و بیشینه چگالی در نمونه با ۵ درصد نانو گرافیت به دست آمد (چگالی نسبی ۱۰۰/۶ درصد). با افزایش میزان گرافیت تا ۱۰ درصد وزنی، چگالی نسبی کاهش یافت که به آگلومره شدن

٥- پيوست

برای اندازه گیری چگالی به روش ارشمیدس، نخست وزن خشک نمونه ها اندازه گیری می شود و سپس نمونه ها در آب با آویزان می گردد تا وزن غوطه وری به دست آید. برای اندازه گیری وزن تر، نمونه ها در آب مقطر جوشان به مدت سه ساعت آویزان می شوند، سپس با یک اسفنج نمناک سطح آنها ساعت آویزان می شوند. چگالی حجمی ( $\rho_b$ ) و چگالی نسبی ( $R_d$ ) نمونه های کامپوزیتی به ترتیب از رابطه های (۳) و (۴) به دست می آیند.

$$\rho_{\rm b} = \frac{m_1}{m_3 - m_2} \times \rho_i \tag{7}$$

$$R_{d}(\%) = \frac{\rho_{i}}{\rho_{th}} \times 100 \tag{(f)}$$

که در این رابطهها، ،  $ho_i$  چگالی مایع غوطهور کننده (برای آب مقطر برابر ۱ گرم بر سانتیمتر مکعب)، m<sub>1</sub> وزن خشک، m<sub>2</sub> وزن غوطهوری و m<sub>3</sub> وزن تر نمونه است. چگالی نمونههای کامپوزیتی بر پایه استاندارد ملی ایران به شماره ۹۱۰۷ (چاپ یکم) مورد بررسی قرار گرفت. چگالی نظری ( (p<sub>th</sub> ۵) کامپوزیتها را میتوان با قانون مخلوطها (رابطه ۵)

- [6] F. Monteverde & A. Bellosi, "Development and characterization of metal-diboride-based composites toughened with ultra-fine SiC particulates", Solid State Sciences, Vol. 7, No. 5, pp. 622-630, 2005.
- [7] W. C. Tripp, H. H. Davis & H. C. Graham, "Effect of a SiC addition on the oxidation of ZrB<sub>2</sub>", American Ceramic Society Bulletin, Vol. 52, No. 8, pp. 612-616, 1973.
- [8] M. Shahedi Asl, M. Ghassemi Kakroudi, A. Farzaneh & B. Nayebi, "Influence of nano-SiC participation on densification and mechanical properties of ZrB<sub>2</sub>", in Proceedings of the 10th Nanoscience and Nanotechnology Conference of Turkey (NanoTR10), Istanbul, 2014.
- [9] H. Wang, C. Wang, X. Yao & D. Fang, "Processing and Mechanical Properties of Zirconium Diboride-Based Ceramics Prepared by Spark Plasma Sintering", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 90, No. 7, pp. 1992-1997, 2007.
- [10] F. Guillard, A. Allemand, J. D. Lulewicz & J. Galy, "Densification of SiC by SPS-effects of time, temperature and pressure", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 27, pp. 2725-2728, 2007.
- [11]Z. Balak, M. Shahedi Asl, M. Azizieh, H. Kafashan & R. Hayati, "Effect of different additives and open porosity on fracture toughness of ZrB<sub>2</sub>–SiC-based composites prepared by SPS", Ceramamic International, Vol. 43, No. 2, pp. 2209–2220, 2017.
- [12] M. Shahedi Asl, Z. Ahmadi, S. Parvizi, Z. Balak & I. Farahbakhsh, "Contribution of SiC particle size and spark plasma sintering conditions on grain growth and hardness of TiB<sub>2</sub> composites", Ceramics International, 2017. http://dx.doi.org/10.1016/j.ceramint.2017.07.121.
- [13]Z. Balak, M. Azizieh, H. Kafashan, M. Shahedi Asl & Z. Ahmadi, "Optimization of effective parameters on thermal shock resistance of ZrB<sub>2</sub>-SiC-based composites prepared by SPS: Using Taguchi design", Materials Chemistry and Physics, https://doi.org/10.1016/j.matchemphys.2017.0.

$$\rho_{th} = \sum_{i=1}^{n} V_{i} \ \rho_{i} = V_{ZrB_{2}} \ \rho_{ZrB_{2}} + V_{SiC} \ \rho_{SiC} + V_{C} \ \rho_{C} \tag{(a)}$$

که در آن، ρ<sub>i</sub> چگالی نظری فاز سازنده V<sub>i</sub> i کسر حجمی فاز i و n شمار فازهای سازنده کامپوزیت است. از این رو، با داشتن ترکیب کامپوزیت و چگالی اجزای سازنده آن، چگالی نظری کامپوزیت به دست میآید.

۲- تقدیر و تشکر این پژوهش با حمایت مالی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طبق قرارداد شماره ۶۹۲۲ مورخ ۹۶/۴/۳ به انجام رسیده است.

۷- مراجع

- S. Q. Guo, "Densification of ZrB<sub>2</sub>-based composites and their mechanical and physical properties: A review", Journal of the European Ceramic Society, Vol. 29, No. 6, pp. 995-1011, 2009.
- [2] M. Shahedi Asl, M. Ghassemi Kakroudi & B. Nayebi, "A fractographical approach to the sintering process in porous ZrB<sub>2</sub>–B<sub>4</sub>C binary composites", Ceram. Int, Vol. 41, pp. 379–387, 2015.
- [3] M. Jaberi Zamharir, M. Shahedi Asl, N. Pourmohammadie Vafa & M. Ghassemi Kakroudi, "Significance of hot pressing parameters and reinforcement size on densification behavior of ZrB<sub>2</sub>-25 vol% SiC UHTCs", Ceramics International, Vol. 41, pp. 6439–6447, 2015.
- [4] M. Shahedi Asl, M. Ghassemi Kakroudi & S. Noori, "Hardness and toughness of hot pressed ZrB<sub>2</sub>–SiC composites consolidated under relatively low pressure", J. Alloy. Compd., Vol. 679, pp. 481-487, 2015.
- [5] M. Shahedi Asl 7 M. Ghassemi Kakroudi, "A processing-microstructure correlation in ZrB<sub>2</sub>-SiC composites hot-pressed under a load of 10 MPa", Universal Journal of Materials Science, Vol. 3, No. 1, pp. 14-21, 2015.

- [23]Z. Wang, C. Hong, X. Zhang, X. Sun & J. Han, "Microstructure and thermal shock behavior of ZrB<sub>2</sub>–SiC–graphite composite", Materials Chemistry and Physics, Vol. 113, pp. 338–341, 2009.
- [24] M. Shahedi Asl, M. Ghassemi Kakroudi, R. Abedi Kondolaji & H. Nasiri, "Influence of graphite nano-flakes on densification and mechanical properties of hot-pressed ZrB2–SiC composite", Ceram. Int, Vol. 41, pp. 5843-5851, 2015.

[۲۵] ن. احمدی، ح. بهاروندی و ن. احسانی قمیشلوئی، "بررسی تاثیر نانو کاربیدبور بر خواص مکانیکی کامپوزیت Vol TiB2 %5-59 به روش زینتر بدون فشار "، فصلنامه علمی پژوهشی فر آیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۰، شماره ۳، ص ۱۳۵–۱۴۲، ۱۳۹۵.

- [26] Y. Hou, P. Hu, X. Zhang & K. Gui, "Effects of graphite flake diameter on mechanical properties and thermal shock behavior of ZrB<sub>2</sub>–NanoSiC– graphite ceramics", Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 41, pp. 133-137, 2013.
- [27] S. Zhu, W. G. Fahrenholtz, G. E. Hilmas & Sh. C. Zhang, "Pressureless sintering of carbon-coated zirconium diboride powders", Materials Science and Engineering A, Vol. 459, No. 1-2, pp. 167-171, 2007.
- [28] S. K. Mishra & L. C. Pathak, "Effect of carbon and titanium carbide on sintering behaviour of zirconium diboride", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 465, pp. 547-555, 2008.
- [29] S. Baik & P. F. Becher, "Effect of oxygen contamination of densification of TiB<sub>2</sub>", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 70, pp. 527– 530, 1987.
- [30] W. Fahrenholtz, "The ZrB<sub>2</sub> volatility diagram", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 88, No. 12, pp. 3509-3512, 2005.
- [31] H. Lee & R. F. Speyer, "Pressureless sintering of boron carbide", Journal of the American Ceramic Society, Vol. 86, pp. 1468–1473, 2003.

- [14] Balbo & D. Sciti, "Spark plasma sintering and hot pressing of ZrB<sub>2</sub>–MoSi<sub>2</sub> ultra-high-temperature ceramics", Materials Science and Engineering A, Vol. 475, pp. 108–112, 2008.
- [15] M. Shahedi Asl, B. Nayebi, Z. Ahmadi, P. Pirmohammadi & M. Ghassemi Kakroudi, "Fractographical characterization of hot pressed and pressureless sintered SiAlONdoped ZrB<sub>2</sub>–SiC composites", Materials Characterization, Vol. 102, pp. 137-145, 2015.
- [16] M. Shahedi Asl, F. Golmohammadi, M. Ghassemi Kakroudi & M. Shokouhimehr, "Synergetic effects of SiC and Csf in ZrB<sub>2</sub>-based ceramic composites. Part I: densification behavior", Ceramics International, Vol. 42, No. 3, pp. 4498-4506, 2016.
- [17] W. Zhi, W. Zhanjun & Sh. Guodong, "Fabrication, mechanical properties and thermal shock resistance of a ZrB<sub>2</sub>-graphite ceramic", International Journal of Refractory Metals and Hard Materials, Vol. 29, pp. 351–355, 2011.

[۸۸] ج. پوراسد، ن. احسانی و س. ع. خلیفه سلطانی، "نقش پایه گرافیتی بر تشکیل ساختار گرادیان ترکیبی C/SiC طی فرآیند زینتر سمانتاسیون تودهای"، فصلنامه علمی پژوهشی فرآیندهای نوین در مهندسی مواد، دوره ۱۰، شماره ۱، ص ۹۱–۸۹، ۱۳۹۵.

- [19]S. Blazewicz, J. Blocki, J. Chlopek & J. Godelwski, "Thin C/C composite shells for high energy phisics: Manufacture and properties", Carbon, Vol. 34, No. 11, pp. 1393-1399, 1996.
- [20] X. Zhang, Z. Wang, X. Sun, W. Han & C. Hong, "Effect of graphite flake on the mechanical properties of hot pressed ZrB2–SiC ceramics", Materials Letters, Vol. 62, pp. 4360–4362, 2008.
- [21]Z. Wang, S. Wang, X. Zhang, P. Hu & C. Hong, "Effect of graphite flake on microstructure as well as mechanical properties and thermal shock resistance of ZrB2–SiC", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 484, pp. 390-394, 2009.
- [22] S. Zhou, Z. Wang & W. Zhang, "Effect of graphite flake orientation on microstructure and mechanical properties of ZrB2–SiC–graphite composite", Journal of Alloys and Compounds, Vol. 485, pp. 181–185, 2009.

# Effect of nano-graphite addition on the densification of ZrB<sub>2</sub>-SiC composites fabricated by spark plasma sintering

### Zohre Ahmadi<sup>1</sup>, Mehran Jaberi Zamharir<sup>1</sup>, Mehdi Shahedi Asl<sup>2</sup>, Soroush Parvizi<sup>3,\*</sup>

1- Ph.D. Student, Materials and Energy Research Center (Merc), Karaj, Iran

2- Assistant Professor, Department of Mechanical Engineering, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

3- Assistant Professor, Department of Materials Engineering and New Technologies, Shahid Rajaee Teacher Training University (SRTTU), Tehran, Iran

\*Corresponding author: parvizi@sru.ac.ir

### Abstract

Ultrahigh temperature  $ZrB_2-25$  vol% SiC composites reinforced with different amount of nano-graphite (0, 2.5, 5, 7.5 and 10 wt%) were fabricated by spark plasma sintering process. The effect of graphite nano-flake on the densification behavior of the mentioned composites were investigated. Spark plasma sintering was carried out at a temperature of 1900 °C for a dwell time of 7 min under an applied pressure of 40 MPa. A fully dense  $ZrB_2$ -SiC composite (with relative density of 100.6%) was obtained by the addition of 5 wt% nano-graphite. However, the relative densities of graphite-free and 10 wt% nano-graphite reinforced composites were measured 100% and 98.3%, respectively. Elimination of oxide impurities through the chemical reactions with graphite as well as formation of sub-micron phases caused to an enhancement in the densification. In addition, the in-situ formed ZrC phase was one of the reasons behind the increasing of relative density.

**Keywords**: Spark Plasma Sintering, Ultrahigh Temperature Composites, Densification Behavior, Nano-Graphite.

Journal homepage: ma.iaumajlesi.ac.ir

#### Please cite this article using:

Zohre Ahmadi, Mehran Jaberi Zamharir, Mehdi Shahedi Asl, Soroush Parvizi, Effect of nano-graphite addition on the densification of ZrB2-SiC composites fabricated by spark plasma sintering, in Persian, New Process in Material Engineering, 2019, 12(4), 53-65.